



Συντελεστές συσχέτισης (correlation factors)

➢ random walk

Η μέθοδος *random walk*: άμεση μέθοδος υπολογισμού που εύκολα καταλήγει κανείς στις εξισώσεις

$$f = 1 + \langle \cos \theta' \rangle$$
 [2.58] $f = \frac{1 + \langle \cos \theta \rangle}{1 - \langle \cos \theta \rangle}$ [2.57]

όταν ικανοποιείται κάποια συγκεκριμένη συμμετρία.

Ο υπολογισμός της γωνίας θ βασίζεται στις πιθανότητες της επιστροφής της ατέλειας στις υπάρχουσες κενές θέσεις μετά από το συνολικό αριθμό πιθανών αλμάτων των κενών θέσεων.





Συντελεστές συσχέτισης (correlation factors)

➤ numerical simulation

Η μέθοδος υπολογιστικής προσομοίωσης (numerical simulation): αυτή η μέθοδος έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη διαθεσιμότητα ισχυρών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τυχαίοι αριθμοί σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσομοιώνουν τα ατομικά μονοπάτια (Monte Carlo simulations) και να υπολογίζουν το <X²> και κατόπιν τον συντελεστή συσχέτισης f σύμφωνα με τη σχέση:

$$f = \frac{\left\langle X^{2} \right\rangle_{actual}}{\left\langle X^{2} \right\rangle_{random}}$$
 [2.55]

Η παρούσα μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική **αλλά δεν** δίνει αναλυτικές εκφράσεις παρά μόνο αριθμητικά αποτελέσματα. Επίσης, απαιτείται μεγάλη υπολογιστική δύναμη λόγω του μεγάλου χρόνου υπολογισμού.





Υπολογισμός συντελεστών διάχυσης

$$\langle X^2 \rangle = \langle r_i^2(t) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} [r_i(t) - r_i(0)]^2 = 6Dt + B_i$$
 [2.83]

 $\langle X^2 \rangle$:mean square displacement

- t: calculation time
- D: Diffusivity
- B_i : Thermal factor arising from thermal vibrations





Συντελεστές συσχέτισης (correlation factors) ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αξία των συντελεστών συσχέτισης που αναφέραμε πιο πάνω είναι ότι επιτρέπουν να εκτιμηθούν οι συντελεστές διάχυσης στερεών που έχουμε ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες. Για παράδειγμα:

Όταν σχεδιάζονται καινούρια πειράματα για ένα νέο υλικό , οι παραπάνω τεχνικές και κανόνες μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να επιλεγεί μία πειραματική τεχνική και κατάλληλες θερμικές διεργασίες.

Οι συσχετίσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν με πολλή προσοχή προς αποφυγή λαθών. Βέβαια σε μερικές περιπτώσεις τα λάθη αυτά είναι μικρά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συσχετίσεις έχουν διαμορφωθεί για περιπτώσεις αυτοδιάχυσης





Ας δούμε λοιπόν, πως εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω στη διάχυση σε ένα πρόγραμμα (project) κατασκευής ενός fuel cell

Καινοτομίες έχουν γίνει:

- στην τεχνολογία των προηγμένων κεραμικών και
- στην επιστήμη της στερεής κατάστασης





Γρήγοροι ιοντικοί αγωγοί:

Υψηλή ροή ιόντων στην στερεά κατάσταση

Αγωγοί ιόντων οξυγόνου (Ο2-) χρησιμοποιούνται ως:

- Αισθητήρες αερίου οξυγόνου (Oxygen gas sensors)
- Αντλίες οξυγόνου (Oxygen pumps)
- Ηλεκτρολύτες σε SOFC (Electrolytes in Solid Oxide Fuel Cells)



Αρχή λειτουργίας Solid Oxide Fuel Cell



VU KABOM

ANOP



Επίπεδος (Planar) σχεδιασμός SOFC (former Siemens)



- μικρότερη απόδοση από τον σωληνωτό σχεδιασμό
- ... αλλά ευκολότερη κατασκευή





Απαιτούμενες ιδιότητες των τμημάτων του κελιού

Κάθοδος:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου KAI τα ηλεκτρόνια (mixed ionic/electronic conductors)

Άνοδος:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου, τα ηλεκτρόνια και να είναι καταλυτικά ενεργή (CERMET – Ni/YSZ)

Ηλεκτρολύτης:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου και να ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ τα ηλεκτρόνια (pure ionic conductor)

Συνδετικό (Interconnector):





Υλικά (συνθέσεις) των τμημάτων του κελιού

Ηλεκτρολύτης

YSZ, yttria stabilised zirconia, LSGM, GDC, Lanthanum Silicate based apatites

Άνοδος

YSZ+Ni-CerMet (σύνθετα κεραμικούμετάλλου)

Κάθοδος

```
Περοβσκίτες, π.χ. LSM, LSCF, ...
```

(LSM: LaSrMnO₃, LSCF: LaSrCoFeO₃)

Συνδετικό (Interconnector)

Κράματα μετάλλων υψηλής θερμοκρασίας ή και κεραμικά με Cr







Μελλοντική ανάπτυξη των SOFCs

- Για να παρέχει ο ηλεκτρολύτης YSZ επαρκή ιοντική αγωγιμότητα, πρέπει να θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία (900-1000°C).
- Μία μικρότερη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 600 και 800°C θα εξασφάλιζε μία καλύτερη ολική αποδοτικότητα και μία μείωση των θερμικών τάσεων στις δομές των κεραμικών, που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κελιού.
- Για τη μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας, είτε πρέπει να βελτιωθεί η αγωγιμότητα της YSZ είτε πρέπει να κατασκευαστούν άλλα υλικά που θα αντικαταστήσουν την YSZ.
- Τα κεραμικά υλικά που ερευνώνται είναι Gd-doped CeO₂, Ba₂In₂O₅ και (Sr,Mg)-doped LaGaO₃ (LSGM).





Μηχανισμός αναγωγής και διάχυσης οξυγόνου σε μεικτούς αγωγούς







PLD του LSM σε YSZ σε στους 800 °C



LSM stripes 20 μ m wide LSM layer ~ 300 nm thick





FEM calculation of oxygen diffusion profiles

Υπολογισμός των προφίλ της διάχυσης οξυγόνου με τη μέθοδο των Πεπερασμένων στοιχείων



Line source $\sigma \tau \alpha$ 2PB

 $D_{YSZ} >> D_{LSM}$ $k_1 \sigma \epsilon 2PB (LSM/YSZ) = \infty$ $k_2 \sigma \epsilon 2PB (^{18}O/LSM) = \infty$ $k_3 \sigma \epsilon 2PB (^{18}O/YSZ) = 0$









$Ba(Co_xFe_yZr_x)O_{3-\delta}$









Μεμβράνες διαχωρισμού οξυγόνου - Αισθητήρες οξυγόνου

- Αμφιπολική διάχυση (ambipolar diffusion)
 - − Αναγωγή οξυγόνου στη επιφάνεια ($O_2 + 4 e^- \rightarrow 2 O^{2-}$)
 - Μεταφορά προς την πλευρά χαμηλού ηλεκτροχημικού δυναμικού Ο₂
 - Αντίδραση ιόντων είτε μεταξύ τους (2 O²⁻ → O₂ + 4 e⁻) είτε π.χ. με μεθάνιο (παραγωγή H₂+CO)
 - Απελευθέρωση ηλεκτρονίων κατά τη αντίδραση οξείδωσης
 - Μεταφορά των ηλεκτρονίων προς την αντίθετη πλευρά όπου καταναλώνονται στην αντίδραση αναγωγής

Ambipolar diffusion in Sr(Fe)TiO₃







Η διαπερατότητα οξυγόνου ως συνάρτηση της πίεσης του αέρα και της θερμοκρασίας. Επιφάνεια μεμβράνης: 3.52 cm², sweep gas flow rate: 75 ml/min, air flow rate: 300 ml/min





Διεπιφάνειες αντιδράσεων σε στοίβες κελιών - Reaction interfaces in a stack







Στρώματα επαφής - Contacting layers – bond coats

Δεν είναι ηλεκτροχημικά σημαντικά για την απόδοση ενός SOFC Αλλά Εξασφαλίζουν την επαφή ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και στο συνδετικό για τη ροή ρεύματος

> Κάθοδος: Πτώση τάσης στη διεπιφάνεια καθόδου/συνδετικού (cathode/interconnect) στρώματα περοβσκιτών

Απώλειες απόδοσης (performance losses)

άνοδος:

πλέγμα Ni πάστα Ni





Μονωτικά - Sealants

Τα υαλοκεραμικά (Glass-ceramics) μονωτικά πρέπει να :

- είναι ηλεκτρικοί μονωτές (R > 2 kΩ·cm²)
- είναι αδιάβροχα (qL < 10^{-7} mbar·l·s⁻¹)
- είναι ίδιου συντελεστή γραμμικής διαστολής CTE (α ~ 12·10⁻⁶ K⁻¹)
- έχουν καλή συνάφεια με ατσάλι και ηλεκτρολύτη
- έχουν πλαστικότητα στη θερμοκρασία ένωσης (η ~ $10^5 10^6$ Pa·s)
- είναι χημικώς σταθερά σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες και σε ατμόσφαιρες με υγρασία

Υποβάθμιση (Degradation) εξαιτίας χημικών αλληλεπιδράσεων στις διεπιφάνειες

Lahl et al., JECS, 149(5) A607-A614 (2002)



Μονωτικά - Sealants



Γυαλιά και υαλοκεραμικά (Glasses and glass ceramics) με διαφορετικό περιεχόμενο οξειδίων μετάλλων όπως....

> BaO CaO MgO SiO₂ AI_2O_3 B_2O_3 TiO₂ ...

> > Lahl et al., JECS, 149(5) A607-A614 (2002)





Εσωτερικές αντιδράσεις - Internal Reactions

Οξείδωση των μεταλλικών συνδετικών (metallic interconnects)

→ Σχηματισμός στρωμάτων μόνωσης

Demixing (Αποδιαχωρισμός)

Ο διαχωρισμός φάσης των κεραμικών συνδετικών (Phase separation of ceramic interconnects) είναι δυνατός;

Ναι με:

- •Υψηλή βαθμίδα χημικού δυναμικού
- Μεγάλες διαφορές στους συντελεστές διάχυσης των
 συστατικών στο ανιοντικό και κατιοντικό υποπλέγμα (anionic and
- cationic sublattice)





Βαθμίδα χημικού δυναμικού οξυγόνου – Oxygen chemical potential gradient



Δημιουργία βαθμίδας χημικού δυναμικού (μ) gradient για κάθε συστατικό στο πλέγμα

 διαχωρισμός φάσης

 Demixing !!



Βαθμίδα χημικού δυναμικού οξυγόνου στο συνδετικό – Oxygen chemical potential gradient in interconnects





La_{0.7}Ca_{0.3}CrO_{3-δ} στους 1273 K

Electrochemical potential, electron (hole) conductivity $\sigma(e)$ and oxide ion conductivity $\sigma(O2-)$

1073 K Sakai, N. et al., SSI (2006), accepted

Cr, Fe, Mn, Si και Al σε κράμα στους





Αντίσταση στη οξείδωση των συνδετικών – Oxidation resistance of interconnects

Τα μεταλλικά συνδετικά πρέπει να υπόκεινται οξείδωση
 → Σχηματισμός ενός λεπτού στρώματος οξειδίου
 → Εξωτερική εφαρμογή του παραγόμενου στρώματος
 Πρέπει να είναι αγώγιμο!!

Αντίσταση στη διάβρωση των σχηματιζόμενων Al_2O_3 και Cr_2O_3 στα κράματα

Η Alumina δεν είναι αγώγιμη

Τα κράματα που σχηματίζουν alumina δεν είναι κατάλληλα για συνδετικά (interconnects)

Αγωγιμότητα της Chromia: 10⁻² − 10⁻¹ S/m στους 900 °C → Κράματα με Cr είναι κατάλληλα για συνδετικά (interconnects)





Αντίσταση στη οξείδωση των συνδετικών – Oxidation resistance of interconnects

Φερριτικά	κράματα	- Ferritic alloy	S
-----------	---------	------------------	---

Για λειτουργία SOFC σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες (600 – 800 °C)

Όσο λιγότερο περιεχόμενο σε Cr τόσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός οξείδωσης

Συνδετικά με υψηλό περιεχόμενο σε Cr - Interconnectors with high Cr content

Χαμηλότερος ρυθμός οξείδωσης

Ο συντελεστής θερμικής διαστολής μειώνεται αυξανομένου του Cr Πιο κατάλληλα για χρήσεις σε ανόδους



Μεταλλικά συνδετικά – metallic interconnects



Crofer22 APU: Ανάπτυξη scale σε αέρα



Z. Gary Yang et al., Presented at 134rd TMS Annual Meeting at San Francisco, February 15, 2005

Crofer22 APU

Άνω στρώμα: coarse, column-grown (Mn,Cr)₃O₄

υπόστρωμα: fine, granular Cr_2O_3 -rich

Βρέθηκε ότι τα μοντέρνα συνδετικά παρουσιάζουν παρόμοιους ρυθμούς οξείδωσης στην άνοδο και στον αέρα



Κεραμικά συνδετικά (LaCrO₃)



Συντελεστές διάχυσης οξυγόνου σε LaCrO₃ ...

Παρατηρείστε τη διαφορά (10⁴ !!!) στον όγκο (bulk) και κατά μήκος ορίων κόκκων (grain boundaries)





Συγκρίσεις





Σύγκριση ηλεκτρικών αγωγιμοτήτων Cr_2O_3 , $MnCr_{2-x}Fe_xO_4$ και $La_{0.7}Sr_{0.3}CrO_3$ & $La_{0.7}Ca_{0.3}CrO_3$ σε αέρα

Είναι αισθητή η τεράστια διαφορά στην αγωγιμότητα μεταξύ των κεραμικών υλικών (ceramic interconnects) και των δευτερευουσών φάσεων που παράγονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του κελιού

Sakai, N. et al., SSI (2006), accepted



Demixing – διάχυση Ca και Cr στο (La,Ca)CrO3



Η διάχυση των κατιόντων Cr και Ca στον κύριο όγκο (bulk cation diffusion) είναι πολύ χαμηλή ($10^{-18} - 10^{-20}$ m² s⁻¹)

Αλλά

Η διάχυση στο όριο κόκκων (Grain boundary diffusion) μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε συνθήκες παρατεταμένης λειτουργίας

Προθέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες οδηγεί σε μείωση υπερστοιχειομετρίας σε Ca

→ απομείωση βαθμίδων







Μετρήσεις και μοντελοποίηση μετανάστευσης κατιόντων σε LSGM

- Παρασκευή δειγμάτων
- Η μέθοδος SIMS (Φασματοσκοπία μάζας δευτερογενών ιόντων)
- Διάχυση σε πολυκρυσταλλικά υλικά
 Διάχυση κατά μήκος ορίων κόκκων (Harrison classification)
- Αποτελέσματα διάχυσης ιχνοστοιχείων σε LSGM
 - Διάχυση στον όγκο / Ενθαλπία ενεργοποίησης
 - > Διάχυση στα όρια κόκκων / Ενθαλπία ενεργοποίησης
- Σύγκριση με υπολογιστικές μεθόδους
- Πρόταση νέου μηχανισμού διάχυσης
- Πιστοποίηση του νέου μηχανισμού με μοριακή δυναμική
- Συμπεράσματα





ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ZrO₂ μετανάστευση κατιόντος (Cation migration)

Cation defect: δύο κενά μετάλλου V_{zr}^{4} στις θέσεις a και b



Cation jump

 $a \rightarrow b$

1 + 4:

Ιόντα Ο²⁻





Μονοπάτια μετανάστευσης με υπολογισμούς πλέγματος (Migration pathway from lattice calculations)





Zr jump

Ca jump

Μετανάστευση κατιόντων σε ZrO₂





Διάχυση Κατιόντων - Πείραμα

- Παρασκευή στεγανών δειγμάτων (Sintering temperature of all samples : 1400 °C)
- Έλεγχος ακαθαρσιών και tracer diffusion –
- Προετοιμασία πηγών διάχυσης με molecular beam epitaxy (MBE) ή spin coating Τα στρώματα για Tracer diffusion προετοιμάστηκαν με διαλύματα νιτρικών αλάτων τα οποία ρίχνονται με μορφή σταγόνων με ένα ειδικό εξοπλισμό (special ink jet like equipment) ->
- Anneal σε 800 °C (πάχος του στρώματος οξείδωσης oxide layer thickness 30 nm)
- Θερμοκρασίες Annealing μεταξύ 900 και 1400 °C με βήμα 100 °C
- SIMS → προφίλ διάχυσης σε συνάρτηση με το χρόνο
- Μετρώντας το βάθος του κρατήρα (crater depth) με έναν surface profiler καθιστά ικανή τη μετατροπή του χρόνου σε βάθος (convertion of the time scale to a depth scale)





Αρχή λειτουργίας SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)



ANOR

NOVON
Αρχή λειτουργίας SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)

✓ Κύρια δέσμη ιόντων: O₂⁺, Ar⁺, Cs⁺ ή Ga⁺

Μετρήσεις σε : hard coatings, thin films,
 dopants in bulk...

Στη SIMS δευτερεύοντα ιόντα συλλέγονται,

διαχωρίζονται με το λόγο μάζας/φορτίου και μετρώνται

Στην SNMS, δευτερεύοντα ουδέτερα σωματίδια

μετα-ιονίζονται με μία δέσμη ηλεκτρονίων και αναλύονται



UY =(number of detected ions / number of sputtered ions)



 Φάσματα μάζας (mass spectra), εικόνες και προφίλ βάθους (depth profiles) είναι πιθανά σε διαφορετικά δείγματα

 Όλα τα στοιχεία και τα ισότοπα μπορούν να αναλυθούν.



Αρχή λειτουργίας SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)



- Κύρια δέσμη ιόντων: O₂⁺, Ar⁺, Cs⁺ ή Ga⁺
 - Μετρήσεις σε : hard coatings, thin films, dopants in bulk...
- Φάσματα μάζας (mass spectra), εικόνες και προφίλ βάθους (depth profiles) είναι πιθανά σε διαφορετικά δείγματα
 - 🗸 Όλα τα στοιχεία και τα ισότοπα μπορούν να αναλυθούν
 - Στη SIMS δευτερεύοντα ιόντα συλλέγονται, διαχωρίζονται με βάση το λόγο μάζας/φορτίου και μετρώνται με έναν πολλαπλασιαστή ηλεκτρονίων



Διασκορπισμός με βαρέα ιόντα (Sputtering with heavy ions)



Αυξημένη απόδοση υψηλότερου μοριακού βάρους και δευτερεύοντα ιόντα από περισσότερα οργανικά και βιολογικά δείγματα

C60⁺ και C60²⁺: αποδίδουν 50-200 φορές υψηλότερα από ότι Ga LIMG

Au³⁺ αποδίδει 10-100 φορές υψηλότερα από ότι Ga LMIG

Focusing of Au-Beam καλύτερα από αυτής του Ga ightarrow Imaging



Αρχή λειτουργίας SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry)



Μετατροπή του άξονα x από χρόνο σε βάθος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 8° ΕΞΑΜΗΝΟ XM (SS 2013)

ANOF

EPLASTHP10

VON



Αποτελέσματα SIMS







grain boundary diffusion





Schematic geometry in the Fisher model of grain boundary diffusion J.C. Fisher. J.Appl. Ohys., 22, 74 (1951)



Κατηγοριοποίηση της κινητικής της διάχυσης στο όριο κόκκων (GB) (grain boundary diffusion kinetics) (Harrison´s classification)







Κατηγοριοποίηση της κινητικής της διάχυσης στο όριο κόκκων (GB) (grain boundary diffusion kinetics) (Harrison's classification)







Le Claire's parameters

$$\beta = \frac{\delta D_{GB}}{2D(D^{1/2})^{1/2}} > 1$$

in practical conditions>10

$$a = \frac{\delta}{2(D^{\dagger})^{1/2}} < 1$$

in practical conditions < 0.1





Ταυτόχρονη διάχυση στον κύριο όγκο και στο όριο κόκκων (bulk and grain boundary diffusion) σε πολυκρισταλλικά υλικά - εκτίμηση προφίλ-





σε διαφορετικά βάθη



Αυτοδιάχυση - Tracer diffusivities σε La_{0,9}Sr_{0,1}Ga_{0,9}Mg_{0,1}O_{2,9}



NOVO





Διάχυση ετερογενών ατόμων – Diffusivities ακαθαρσιών σε $La_{0.9}Sr_{0.1}Ga_{0.9}Mg_{0.1}O_{2.9}$





Διάχυση κατά μήκος ορίων κόκκων –



Grain boundary diffusivities $\sigma \epsilon La_{0,9}Sr_{0,1}Ga_{0,9}Mg_{0,1}O_{2,9}$



 $D_{gb}/D_b \approx 10^3 \dots 10^4$



Αποτελέσματα διάχυσης κατιόντων σε LSGM9191



- Μη γραμμική συνάρτηση Ε_Α με τη θερμοκρασία → 2 μηχανισμοί ?
 - Όλα τα δείγματα ισορροπήθηκαν στους 1400 °C (θερμοκρασία συσσωμάτωσης)
 - κάτω των 1200 °C ατέλειες σε παγωμένη κατάσταση / δομή?
 - Υψηλές θερμοκρασίες > 1200 °C: Σχηματισμός ομάδων ατελειών και ταυτόχρονα μετανάστευση (Defect formation + migration)
 - 2) Χαμηλές θερμοκρασίες < 1200 °C: μόνο μετανάστευση (pure migration)
- Οι συντελεστές διάχυσης και οι ενθαλπίες ενεργοποίησης δεν δείχνουν καμία εξάρτηση από το μέγεθος των ατόμων και συνεπώς και από την τοποθεσία πλέγματος (θέσεις Α και Β στον περοβσκίτη)!

Πολύ χαμηλές ενθαλπίες ενεργοποίησης T < 1200 °C σε σύγκριση με π.χ. πειράματα έρπησης ~5 eV* αλλά ανταποκρίνονται στις θεωρητικές τιμές** για καθαρή μετανάστευση κατιόντων σε θέση Α στον περοβσκίτη

* J. Wolfenstine, P. Huang und A. Petric, J. Electrochem. Soc. 147 (2000) 1668-1670.
 ** R. A. De Souza and J. Maier, Phys. Chem. Chem. Phys. 5 (2003) 740.
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 8° ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΜ (SS 2013)





<u>Ενέργειες μετανάστευσης</u> (από υπολογιστικές μεθόδους)

 $\frac{Khan^{*}}{E_{mig}(La_{A})} = 4.6 \text{ eV}$ $E_{mig}(Ga_{B}) = 16.9 \text{ eV}$

 $\frac{\text{De Souza}^{**}}{\text{E}_{mig}(\text{Sr}_{A})} = 4.6 \text{ eV}$ $\text{E}_{mig}(\text{La}_{A}) = 4.7 \text{ eV}$ $\text{E}_{mig}(\text{Ga}_{B}) = 14.7 \text{ eV}$

Strong coulombic repulsion between A- and B-cation during the jump of the B-cation

* M.S. Khan, M.S. Islam and D.R. Bates, J.Phys.Chem., 1998, 102, 3099

** R. A. De Souza and J. Maier, Phys. Chem. Chem. Phys., 2003, 5, 740

Ανακεφαλαίωση

Ο απλός μηχανισμός μέσω μεμονωμένων κενών / ατελειών προφανώς δεν ισχύει !

Ενθαλπίες από υπολογιστικές μεθόδους είναι πολύ υψηλές και εντελώς διαφορετικές για Α και Β κατιόντα

Πειραματικά βρήκαμε

Χαμηλές ενθαλπίες ενεργοποίησης Συντελεστές διάχυσης για Α και Β κατιόντα είναι της ίδιας τάξης Καμία εξάρτηση από το είδος του κατιόντος (ακτίνα ατόμου)



Προτεινόμενος μηχανισμός διάχυσης





B-cations and oxygen ions are in one plane A-cations are below or above the plane



 $\Delta H_A(O^{2-}) = 0.6 \text{ eV} \rightarrow \tau \alpha \beta \eta \mu \alpha \tau \alpha 2 \eta 4 πρέπει να καθορίζουν το ρυθμό αφού βρήκαμε Εα ~ 2 eV$



Molecular dynamics calculations





Simulation time = 25 ns σε βήματα τω 0.0005 ps = 50,000 frames φαίνεται μόνο κάθε εκατοστό 100 frame



Molecular dynamics calculations

La Sr Ga Mg



Για τη δεύτερη διαμόρφωση (isolated vacancies)

Μόνο άλματα προς τα εμπρός-πίσω από το Α στο Β υποπλέγμα (sublattice)
Όχι μακρινή μετανάστευση κατιόντων (cation migration) Για την πρώτη διαμόρφωση (γειτονικά κενά (vacancies))

Ο αριθμός των αλμάτων των κατιόντων είναι πολύ υψηλός
 Άλματα κατά μήκος του Α και Β sublattice





Μοντελοποίηση μετανάστευσης κατιόντων σε LSGM



Προσέξτε τη μετανάστευση του Mg (μωβ) προς τα αριστερά στο La (λευκό)





Έλεγχος των περιπάτων μετανάστευσης Μηχανισμός διάχυσης

Διαπίστωση:

Μετανάστευση κατιόντων Α μέσω αλμάτων από θέση Α σε θέση Α

- Πιο πολλά άλματα Sr από άλματα La -> ηλεκτροστατική παρεμπόδιση ?
- Κατιόντα Α είναι σχεδόν ακίνητα όταν τα κενά είναι απομονωμένα
- Μετανάστευση κατιόντων Β μέσω αλμάτων και σε ατέλειες σε θέσεις Α !!

Συμπέρασμα:

- Η διάχυση κατιόντων Α και Β είναι συνδυασμένη και όχι ανεξάρτητη

Σχηματισμός συμπλόκων από διαφορετικά είδη ατελειών

Και τα 4 κατιόντα μεταναστεύουν με συγκρίσιμους συντελεστές διάχυσης !!





Πραγματικό βάθος διάχυσης-Effective diffusion depth

D_b(Co σε LSGM) ~ 3.3*10⁻¹⁷ cm²/s στους 1100 °C

Βάθος διάχυσης στον κύριο όγκο μετά από 1 χρόνο (Diffusion depth in the bulk after 1 year)

 $x = 2\sqrt{D_{b}t} = 2\sqrt{3.3 \times 10^{-17} \text{ cm}^{2}/\text{s} \times 31536000 \text{ s}} = 100 \text{ nm}$ [2.87]

D_{gb}(Co σε LSGM) ~ 5*10⁻¹² cm²/s στους 1100 °C

Βάθος διάχυσης κατά μήκος των ορίων κόκκων μετά από 1 χρόνο (Diffusion depth along the grain boundaries after 1 year)

x = $2\sqrt{D_{qb}t}$ = $2\sqrt{5*10^{-12}}$ cm²/s * 31536000 s \approx 790 μ m [2.88]



... διάχυση Co σε LSGM ($D_V = 3.3*10^{-17} \text{ cm}^2/\text{s}$) $\rightarrow D_{eff} \approx 62 D_V$ [2.90]



NOP ANONY NIKON NY JE CONTRACTOR

Long term stability of SOFCs

 $D_{ef} \approx \sigma \epsilon LSGM$) 60 * D_{v} Πραγματικό βάθος διάχυσης μετά από 1 χρόνο (effective diffusion depth after 1 year)

 $x = 2\sqrt{D_{eff}t} = 2\sqrt{60 \times 3.3 \times 10^{-17} \text{ cm}^2/\text{s} \times 31536000 \text{s}} \approx 15.8 \,\mu\text{m}$ [2.91]

Πάχος ηλεκτρολύτη σε μοντέρνες SOFCs ~ 20 μm

- Μείωση ιοντικής αγωγιμότητας λόγω μη αγώγιμων φάσεων
- Βραχυκύκλωμα της κυψέλης λόγω αυξημένης ηλεκτρονικής αγωγιμότητας (οξειδοαναγωγή μεταβατικών μετάλλων)





Επίπεδη (planar) δομή ενός solid oxide fuel cell (SOFC)



Σωληνωτή (tubular) δομή SOFC (Westinghouse-Siemens)



- δυσκολία κατασκευής του κυλίνδρου
- υψηλότερη σταθερότητα
- υψηλότερη αποδοτικότητα από την επίπεδη (planar) δομή



Σωληνωτός (tubular) σχεδιασμός

www.powergeneration.siemens.de

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 8° ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΜ (SS 2013)



Σωληνωτός σχεδιασμός κελιού (Tubular stack design)

www.powergeneration.siemens.de

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 8° ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΜ (SS 2013)

Κυλινδρικός σχεδιασμός SOFC και σε HPD-SOFC



Παρόμοια δυσκολία στην κατασκευή με τον σωληνωτό σχεδιασμό αλλά με υψηλότερη απόδοση

Μονοπάτια ρεύματος σε κυλινδρικά SOFC και σε HPD-SOFC



Μικρότερα μονοπάτια ρεύματος ... Μεγαλύτες πυκνότητες ρεύματος



Επίπεδος (Planar) σχεδιασμός SOFC (former Siemens)



Απαιτούμενες ιδιότητες των τμημάτων του κελιού

Κάθοδος:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου KAI τα ηλεκτρόνια (mixed ionic/electronic conductors)

Άνοδος:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου, τα ηλεκτρόνια και να είναι καταλυτικά ενεργή (CERMET – Ni/YSZ)

Ηλεκτρολύτης:

πρέπει να άγει τα ιόντα οξυγόνου και να ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ τα ηλεκτρόνια (pure ionic conductor)

Συνδετικό (Interconnector):
Ηλεκτρολύτης

YSZ, yttria stabilised zirconia, LSGM, GDC, Silicate based apatites

Άνοδος

YSZ+Ni-CerMet (σύνθετα κεραμικούμετάλλου)

Κάθοδος

```
Περοβσκίτες, π.χ. LSM, LSCF, ...
```

(LSM: LaSrMnO₃, LSCF: LaSrCoFeO₃)

Συνδετικό (Interconnector) (μόνο μερικά σχέδια)

Κράματα μετάλλων υψηλής θερκοκρασίας και Cr που περιέχουν κεραμικά



Ηλεκτρολύτες για SOFC



Yttria stabilized zirconia

Έχει την κυβική δομή του φθορίτη (fluorite type structure)

Γιατί σταθεροποιημένη?? Σε υψηλές θερμοκρασίες επικρατεί μόνο η κυβική δομή αλλά σε χαμηλότερες έχουμε μετατροπή φάσης σε τετραγωνική και μονοκλινική δομή...

Ο λλόγος είναι ότι η ιοντική ακτίνα του Zr4+ δεν είναοι αρκετά μεγάλη για να συγκρατήσει Οκτώ συντεταγμένα ιόντα οξειδίου

Ηλεκτρολύτες για SOFC



Αν το περιεχόμενο $Y_2O_3 > 8 \text{ mol}\%$

Η κυβική δομή σταθεροποιείται

Τα ιόντα Υ³⁺ γίνονται μεγαλύτερα και «δημιουργούν» τις προϋποθέσεις για την ένταξη το 8 ιόντων οξειδίου!



Ηλεκτρολύτες για SOFC

Ένα άλλο φαινόμενο της εισαγωγής ατόμων είναι ο σχηματισμός κενών θέσεων οξυγόνου Αυτό το φαινόμενο ενισχύει την ιοντική αγωγιμότητα αφού τα ιόντα μπορούν να διαχυθούν με ένα μηχανισμό «άλματος- hopping» μέσω των κενών θέσεων

Χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς Kröger-Vink η αντίδραση σχηματισμού κενών θέσεων Γρλαφεται ως εξής:

$$Y_2O_3 \xrightarrow{ZrO_2} 2Y'_{Zr} + 3O_0^x + V_0^{\bullet\bullet}$$

Η συγκέντρωση των κενών θέσεων ισούται με το μισό της συγκέντρσης του yttrium για τη διατήρηση της ηλεκτροουδετερότητας

$$\left[V_{O}^{\bullet\bullet}\right] = 1/2 \left[Y_{Zr}'\right]$$



<u>Άλλοι ηλεκτρολύτες για SOFC</u> Scandia doped zirconia

Gadolinia doped ceria

Doped lanthanum gallate

Silicate based apatites

Ηλεκτρική αγωγιμότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας για ιοντικού αγωγούς (Arrhenius – Plot)

Άνοδοι για SOFCs

Το Ni δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άνοδος σε SOFC εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς του συντελεστή θερμικής διαστολής με τη YSZ ->

Έτσι χρησιμοποιούνται μείγματα YSZ/NiO -> NiO μετατρέπεται in-situ σε Nickel

Τυπικές συνθέσεις είναι:

- **1) 50 %κ.ο Ni / 50 %κ.ο YSZ**, μετά τη μετατροπή (NiO σε Ni)
- **2)** 50 %κ.β. NiO / 50 %κ.β. YSZ
- 3) 70 %κ.β. NiO / 30 %κ.β. YSZ

Άνοδοι για SOFCs



Κάθοδοι για SOFCs



ΠΕΡΟΒΚΣΙΤΕΣ ετεροπολικές ενώσεις – ιοντικοί κρύσταλλοι - Απαντούν στον Γ.Μ.Τ. Α³⁺Β³⁺Ο⁻²₃ όπου Α: Στοιχείο σπάνιας ή αλκαλικής γαίας

Β: Στοιχείο μεταπτώσεως

Περοβσκιτική (ιδανική) δομή ΑΒΟ₃ (κυβική)

Κάθοδοι για SOFCs



Κάθοδοι για SOFCs



Η υποστοιχειομετρία οξυγόνου σε περοβκίτες LaMO_{3-δ} εξαρτάται από τη μερική πίεση του οξυγόνουστις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ – 8° ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΜ (SS 2013)

Συνδετικά (Interconnector) υλικά για SOFCs

τυπικές συνθέσεις εμπορικών φερριτικών ατσαλιών με πιθανή χρήση σαν υλικό κατασκευής συνδετικού υλικού (interconnect) για SOFC

DIN designation	Commercial name	DIN number	%κ.β σύσταση			
			Cr	Al	Si	Mn
X10CrAl 7	Ferrotherm 4713	1.4713	6-8	0.5-1	0.5-1	
X10Cr 13	Nirosta 4006	1.4006	11.9	< 0.02	0.49	0.30
X10CrA1 13	Ferrotherm 4724	1.4724	12.2	0.84	1.08	0.34
	_	1.4509	15 - 16	<1.25	< 0.5	<1
X8Cr 17		1.4016	16.8	—	1.05	0.4
X10CrAl 18	Ferrotherm 4742	1.4742	17.3	1.04	0.93	0.31
	Crofer 22	-	23.7	< 0.01	0.35	0.17
X10CrA1 24	Ferrotherm 4762	1.4762	23.5	1.82	1.01	0.38
Fe-25Cr-Mn	RA 446	_	24.2	_	0.43	0.67
Fe-26Cr-1Mo	E Brite	_	25.8	_	0.24	0.02
X18CrN28	Sandvik 4C54	1.4749	26.5	< 0.01	0.47	0.70
	A129-4C	-	27.3	_	0.26	0.28

Γιατί η κάθοδος είναι τόσο σημαντική??

$$\frac{1}{2}O_2 + 2e' + V_0^{\bullet\bullet} \longrightarrow O_0^x$$

πρέπει να είναι ικανή να καταλύει την αντίδραση ORR (oxygen reduction reaction)

- τα ηλεκτρόνια απαιτούνται για την αντίδραση
- πρέπει να παρέχονται από την κάθοδο
 - ηλεκτρονικός αγωγός (Electronic conductor)
- το οξυγόνο πρέπει να εισάγεται στις κενές θέσεις
 Ιοντικό αγωγός (Ionic conductor)

Οι Κάθοδοι σε fuel cells και ειδικότερα σε SOFC πρέπει να είναι

Μεικτοί αγωγοί ιοντικοί και ηλεκτρονικοί Mixed Ionic and Electronic Conductors (MIEC)

ORR (Oxygen reduction reaction) Σε μεικτούς ιοντικούς αγωγούς





Καλύτερη απόδοση μέσω ενισχυμένης ηλεκτροχημικά ενεργής επιφάνειας

Nanoporous ULSM-MOD layer



Schematic view

REM

MOD διαδικασία παρασκευής \rightarrow Metal Organic Deposition (MOD)



ULSM MOD στρώμα: La0.75Sr0.20MnO3 ή LSC MOD στρώμα La0.50Sr0.50CoO3

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των νέων κελιών



Συγκρινόμενα με τυπικά κελιά παρατηρούμε ότι σε τάση των 0.7 V δύο φορές μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος

Μακρύχρονη σταθερότητα βελτιωμένων κελιών

καύσιμο: 0.5 l/min H₂ Οξειδωτικό : 0.7 l/min air Ενεργή επιφάνεια ηλεκτροδίου: 10 cm² Θερμοκρασίας: 950°C Ώρες λειτουργίας: 1800 h Πυκνότητα ρεύματος: 0,4 A/cm2

Συνθήκες λειτουργίας

Ρυθμός αποσύνθεσης (degradation)

Βελτιωμένο κελί : 4μV/1000 h Τυπικό κελί: 35μV/1000 h



Proceedings 10th Int. Conference on High Temperature Materials Chemistry, 10th-14th April 2000, Jülich, Germany, 2000, 683-686.

Προετοιμασία υλικών

μέθοδος ανάμειξης οξειδίων

- * διαφορετικά οξείδια
 - 🗵 ανάμειξη
 - 🗵 άλεση- ξηρή ή υγρή (προτιμότερο σε οργανικό μέσο)
 - 🗵 πυροσυσσωμάτωση

Σύνθετα οξείδια με κατανομή μεγέθους σωματιδίων στο εύρος των 5-20 μm

Προετοιμασία υλικών

Μέθοδος Pechini

η μέθοδος Pechini

χρησιμοποιείται σαν διαδικασίας παρασκευής για την παραγωγή κόννεων με περίπλοκη σύνθεση

το μείγμα πρώτα θερμαίνεται μέχρι να εξαφανιστούν οι ατμοί των νιτρικών οξειδίων και μετά πυροσυσσωματώνεται



Προετοιμασία υλικών

Μέθοδος Sol-Gel

$$Me_{1} - OR_{1} + Me_{2} - OR_{2} \xrightarrow[H_{2}O]{agent} \rightarrow Precursor - Sol$$

$$Precursor - Sol \xrightarrow{H_{2}O} \rightarrow Precursor - Gel$$

$$Precursor - Gel \xrightarrow{H_{2}O} \rightarrow particulate Sol \longrightarrow Powder$$

Μέθοδος παρασκευής Sol-gel για νανοσκόνες



Πρόσφατες μέθοδοι προετοιμασίας για MEAs

- προετοιμασία ελάσματος με Tape Casting
- 💠 Παρασκευή στρώματος με
 - Screen printing
 - Doctor-Blade-Method
 - Electrophoretic deposition (EPD)

Elektrolyt Alugussrahmen Rakel Kunststoffbeschichtung Paste Sieb Maske Arbeitstisch Elektrolyt fertige Schicht

Screen printing





LSM κάθοδος

μονοκρύσταλλος

Ni/YSZ άνοδος



Προετοιμασία Solid Oxide Fuel Cells μέσω ηλεκτροφοριτικής εναπώθεσης (EPD)

ΕΡΟ – αρχή λειτουργίας



<u>Τυπικοί ηλεκτρολύτες SOFC</u>

 $(Y_2O_3)_{0.08}(ZrO_2)_{0.92}$ ($Ce_{0.9}Gd_{0.1}$) $O_{1.955}$ $La_{0.9}Sr_{0.1}Ga_{0.8}Mg_{0.2}O_{2.85}$ Yttria stabilized Zirconia (YSZ) Gadolinia doped Ceria (GDC) LSGM

1200 °C

<u>Τυπικές κάθοδοι SOFC</u>

La_{0.75}Sr_{0.2}MnO_{3-δ} Strontium doped A-site υποστοιχειομετρικά Lanthanum manganate (ULSM)



Εναιωρήματα YSZ (10 g/L)

100 V, 60 s

ισοπροπανόλη

ακετυλακετόνη

Καλές εναπωθέσεις 100, 120 και 150 V t = 60 s



EPD απαγορευμένη σε U = 60 V και t = 60 s εξαιτίας διάδοσης ρωγμών!!



<u>Εναιωρήματα YSZ (10 g/L)</u>



15 h σε1150 °C

1 h σε1400 °C



πυκνό στρώμα YSZ







Απόθεση καθόδου σε υποστρώματα ηλεκτρολυτών



LSCF6482 σε YSZ - 1200 °C / 2h

Παραλλαγή του συστήματος - variation

Σύνδεση κελιών σε στοίβες - Connection of cells in stacks

	In series connection	New concept: Parallel connection
αρχή		
Πλεονέκτημα (ssets)	+ αύξηση της τάσης + αγωγή ρεύματος μέσω μεταλλικών συνδέσεων (Interconnector)	+ Gaspipes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή ρεύματος + απλοποιημένη σύνδεση + υψηλή αξιοπιστία συστήματος
Μειονέκτημα (drawbacks)	 Gaspipes πρέπει να απομονωθουν- πιθανή αποτυχία Ένα κελί πορκαλεί βλάβη 	-χαμηλή τάση → Σε σειρά σύνδεση παράλληλων

Παράλληλη ένωση στοίβων (stacks) - Parallel stackassembly



SOFC test : φούρνος και μονάδα ελέγχου



Στοίβες (Stack) Test



Στοίβα (Stack) με 30 Cells
SOFC

Πεδία εφαρμογών των fuel cells

Fuel cells για στατικές εφαρμογές:

- εργοστάσια ενέργειας, θερμομονωτικά και εργοστάσια ενέργειας, οικιακά, ...
- τα Fuel cells αντικαθιστούν ή υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας σε σπίτια
- εύρος ισχύος από kW έως MW
- Fuel cells για φορητές εφαρμογές:
 - Laptop, κινητά τηλέφωνα, Chipcards, ...
 - τα Fuel cells αντικαθιστούν συσσωρευτές και μπαταρίες
 - εύρος ισχύος από mW έωςW
- Fuel cells για κινητές εφαρμογές:
 - αυτοκίνητα (cars), πλοία, ...
 - τα Fuel cells αντικαθιστούν κινητήρες
 - εύρος ισχύος από αρκετά kW

SOFC

SOFC για αποσυγκεντρωμένες εφαρμογές : Sulzer-Hexis (2001)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑ Παράδειγμα : Sulzer-Hexis, House heater HXS 1000

SOFC





7. MCFC



Οργανόγραμμα

MCFC
 Αρχές λειτουργίας
 Σχεδιασμός κελιού
 Υλικά
 Μοντέλα

Molten Carbonate Fuel Cells και Συστήματα



Καύσιμο→ υδρογόνο, φυσικό αέριο coal gas (internal reforming)

οξειδωτικό -> οξυγόνο

CO₂ → χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανθρακικών ανιόντων

Θεωρητικά το CO₂μπορεί να ανκυκλωθεί αλλά πρακτικά χρησιμοποιείται νέο CO₂ από εργοστάσια αποτέφρωσης

Συχνά τα συστήματα MCFC συνδυάζονται με εργοστάσια αποτέφρωσης



Molten Carbonate Fuel Cell

Επινοήθηκαν στη δεκαετία 1960

Αποτελούν έναν από τους πιο ελκυστικούς τύπους fuel cell

Μέχρι τώρα

Το μόνο που, πρακτικά, δουλεύει αποδοτικά υπό πραγματικές συνθήκες σε σε εργοστάσια επίδειξης

Στην άνοδο το υδρογόνο οξειδώνεται ηλεκτροχημικά και σχηματίζεται CO_{2:}

$$H_2 + CO_3^{2-} = H_2O + CO_2 + 2e$$
 (1)

Στην κάθοδο το οξυγόνο ανάγεται ηλεκτροχημικά και υπάρχει κατανάλωση CO₂: το υδρογόνο οξειδώνεται ηλεκτροχημικά και CO₂ σχηματίζεται

$$\frac{1}{2}O_2 + CO_2 + 2e = CO_3^{2-}$$
(2)

Η ολική αντίδραση αποδίδεται ως εξής:

$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 + CO_2$$
 (cathode) = $H_2O + CO_2$ (anode) (3)



Molten Carbonate Fuel Cell

Η ολική αντίδραση στα MCFCs είναι παρόμοια με τις αντιδράσεις σε άλλα fuel cells.

Ωστόσο, στα MCFC έχουμε παραγωγή CO₂ στο χώρο της ανόδου και κατανάλωση CO₂ στο χώρο της καθόδου

Ένα σύστημα ανακύκλωσης CO₂ αποτελεί ένα συγκεκριμένο σύστημα για MCFC

Το CO₂ μεταφέρεται από το χώρο αερίου της καθόδου προς το χώρο αερίου της ανόδου και συγκεντρώνεται σαν καυσαέριο

Η ίδια αρχή μπορεί να εφαρμοστεί για το διαχωρισμό CO₂ από τον αέρα!

Στα διαστημικά οχήματα MCFC ικανοποιούν τη λειτουργία καθαρισμού αέρα από CO₂

Molten Carbonate Fuel Cell





Σύστημα Ελέγχου MCFC



Έλεγχος πίεσης σφραγίσματος και αερίων - Sealing and gas pressure control

Στα MCFC δεν χρησιμοποιείται στεγανοποιητικό!

Εφαρμόζεται υγρή σφράγιση →βασίζεται στην επιφανειακή τάση του υγρού ηλεκτρολύτη!!

Το μέγεθος πόρων της μήτρας είναι <0.1 μm και κατακρατεί τον ανθρακικό ηλεκτρολύτη με ισχυρή επιφανειακή τάση →

Αντέχει τη διαφορά πίεσης ανάμεσα στα αέρια της καθόδου και της ανόδου.

Εφόσον η επιφανειακή τάση δεν είναι τόσο μεγάλη, ο έλεγχος της πίεσης στα MCFC είναι σημαντικός



Δομή ενός MCFC



Τυπικές προδιαγραφές ενός MCFC

Άνοδος	Υλικό: Μέσο μέγεθος πόρων: Πορώδες: Πάχος:	Ni/Cr, Ni/Al 6µm 56% 0,7-1,0 mm	
Κάθοδος	Υλικό: Μέσο μέγεθος πόρων: Πορώδες: Πάχος:	NiO 8μm 77% 0,7-1,0 mm	
Μήτρα	Ηλεκτρολύτης: Υλικό: Πορώδες: Πάχος:	(62Li/38K)CO ₃ ,(50/Li/50Na)CO ₃ α, γ-LiAlO ₂ 60% 0,5-1,0 mm	ΈΗΣ

Όπως και σε άλλα fuel cells, αντιμετωπίζουμε προβλήματα υλικών και στα MCFCs

Αυτά τα προβλήματα σχετίζονται με την αποσάθρωση (degradation) των υλικών και κατ'επέκταση τη μείωση της απόδοσης του κελιού

Περιοριστικοί παράγοντες ζωής στα MCFC

	ΥΛΙΚΟ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ / ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
	Άνοδος (Ni/Al, Cr)	-		
	Κάθοδος (NiO+α)	•Διάλυση στον ηλεκτρολύτη •Απόθεση Νi ως μέταλλο	•Μείωση της επιφάνειας αντίδρασης •Έλλειμα Ni	•Αύξηση εσωτερικής αντίστασης
	Ηλεκτρολύτης (α, γ-LiAlO2)	•Αύξηση σωματιδίων •Ενίσχυση μεγέθους πόρων	•Ολίσθηση του ηλεκτρολύτη από τη μήτρα	•Αύξηση εσωτερικής αντίστασης
	Διαχωριστική πλάκα (Ni, SUS310,316)	•Διάβρωση από τον ηλεκτρολύτη	•Απώλεια ηλεκτρολύτη	Αύξηση εσωτερικής αντίστασης
Cathode Separator plate		LiAlO ₂ particle growth	solution	Ni shorting
Cur	rrugated plate			Corrosion of separator plate

ΔIAΔ[\],

Προβλήματα και λύσεις σχετικά με υλικά και

συνθήκες λειτουργίας στα MCFC



Υλικά ανόδου

Το υλικό της ανόδου πρέπει να παρουσιάζει ηλεκτροχημική καταλυτική συμπεριφορά και πρέπει να είναι σταθερό κατά τις συνθήκες λειτουργίας των MCFC

Η πορώδης πλάκα κράματος Νi χρησιμοποιείται ως άνοδος αφού το νικέλιο είνια ένας εξαιρετικός ηλεκτροχημικός καταλύτης

Υπό συνθήκες λειτουργίας το πορώδες νικέλιο διαβρέχεται μερικώς από το ανθρακικό ηλεκτρολύτη και έχει μία μεγάλη επιφάνεια αντίδρασης (Triple Phase Boundary)

... Υλικά ανόδου

Η καθαρή πορώδης πλάκα Νικελίου δεν έχει μεγάλη μηχανική αντοχή ->

Πυροσυσσωματώνεται και ολισθαίνει από συμπίεση έτσι ώστε να αδυνατεί να κρατήσει το κελί αεροστεγώς κλειστό.

Η ολίσθηση/έρπηση (Creep) αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα (10 χρόνια πριν)

Ωστόσο, η προσθήκη Cr ή Al στο Ni αυξάνει τη μηχανική αντοχή → το κράμα Ni είναι αρκετά ισχυρό για να διατηρήσει τη μορφολογία κατά τη διάρκεια λειτουργίας

Υλικά καθόδου

Τα υλικά της καθόδου θα πρέπει να έχουν καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και να είναι σταθερά υπό τις συνθήκες λειτουργίας

Η πορώδης πλάκα Νi εγκαθίσταται αρχικά → έπειτα οξειδώνεται σε NiO
 → Το NiO αντιδρά με Li⁺ (lithiated) από τον ανθρακικό ηλεκτρολύτη και μετατρέπεται σε lithiated NiO

To Lithiated NiO έχει υψηλή ηλεκτρική αγωγμότητα και δρα ως κάθοδος

Υλικά καθόδου

Δυστυχώς το lithiated NiO είναι ελαφρώς διαλυτό στον ανθρακικό ηλεκτρολύτη ->

Διαλύεται στον ηλεκτρολύτη σαν Ni²⁺

Τα Ni²⁺ στον ηλεκτρολύτη κατόπιν ανάγονται από το H₂ στη μεριά της ανόδου→
προκύπτει μεταλλικό Ni που συσσωρεύεται στη μήτρα και βραχυκυκλώνει την κάθοδο με την άνοδο

> Το φαινόμενο αυτό καλείται NICKEL SHORTING





Υλικά καθόδου

Σε λειτουργία υπό πίεση το φαινόμενο NICKEL SHORTING αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα αφού το διάλυμα NiO επιταχύνεται με την αύξηση της μερικής πίεσης του CO₂

Λύση(-εις)

πρόσθετα όπως Mg ή Fe μειώνουν τη διαλυτότητα
 του NiO στον ανθρακικό ηλεκτρολύτη

- Αλλαγή στη σύνθεση του ηλεκτρολύτη
- Στον ηλεκτρολύτη Li/Na η στοίβα έχει 2x μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τον ηλεκτρολύτη Li/K εξαιτίαςτης μικρότερης διαλυτότητας του NiO στον ηλεκτρολύτη Li/Na

Υλικά μήτρας

Η μήτρα αποτελείται από το τμήμα στήριξης του ηλεκτρολύτη και τον ηλεκτρολύτη

Η σύνθεση του ηλεκτρολύτη είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγάλη απόδοση και διάρκεια ζωής

Στις μέρες μας δύο διαφορετικές συνθέσεις ηλεκτρολύτη (Li/Na and Li/K) χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές κελιών. Έχουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και η επιλογή τους εξαρτάται αυστηρώς από τις συνθήκες λειτουργίας

Η απόδοση της συστοιχίας σε μεγάλες πιέσεις είναι υψηλότερη με τον ηλεκτρολύτη Li/Na πρά με τον Li/K



Nickel shorting

Ο ρυθμός εναπόθεσης και διαλυτότητας του NiO σαν συνάρτηση της πίεσης λειτουργίας και της σύνθεσης του ηλεκτρολύτη

ΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (atm)	ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Li/Na (μοριακό κλάσμα)	ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Li/K (μοριακό κλάσμα)	ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ (μg cm ⁻² h ⁻¹)
1	4x10 ⁻⁶	12x10 ⁻⁶	1,2-1,5
7	25x10 ⁻⁶	45x10 ⁻⁶	-

Υλικά υποστήριξης μήτρας - Matrix Support Materials

Η σταθερότητα της μήτρας είναι σημαντική επειδή πρέπει να κατακρατεί τον ηλεκτρολύτη!! Ο ηλεκτρολύτης είναι σταθερά κρατούμενος από τριχοειδείς δυνάμεις στη μήτρα και ελέγχεται από το μέγεθος των πόρων του υποστρώματος.

Το LiAlO₂ χρησιμοποιείται γενικά για υποστήριξη του ηλεκτρολύτη

Θέμα: η αύξηση κόκκων και η αλλαγή φάσης από γ σε α- LiAlO₂ μετά από 1000 ώρες λειτουργίας

Επίδραση της φύσης του ηλεκτρολύτη (μήτρα) στις ενέργειες ενεργοποίησης καθοδικών αντιδράσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ	ΣΥΝΘΕΣΗ (% mol)	ENEPΓEIA ENEPΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (kcal mol ⁻¹)
Ανθρακικό Li/Na	52:58	16
Ανθρακικό Li/K	62:38	12,5
Ανθρακικό Li/Cs	75:25	≈10

Υλικά διαχωρισμού πλακών

Οι διαχωριστικές πλάκες έχουν δύο σημαντικούς ρόλους:

- 1. Ηλεκτρική συνένωση των κελιών
- Παροχή αερίου καυσίμου και οξειδωτικού αερίου στο χώρο της ανόδου και καθόδου αντίστοιχα

Τα υλικά πρέπει να έχουν αρκετή αντίσταση στη διάβρωση Γενικά το Ni και ο ανοξείδωτος χάλυβας όπως ο SUS 310S και ο 316L επικαλυμμένοι με Ni χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την αντίσταση στη διάβρωση του χάλυβα

Συυστήματα αναμόρφωσης μεθανίου



Εξωτερική αναμόρφωση

(2) DIR-MCFC



Άμεση εσωτερική αναμόρφωση

(3) IIR-MCFC



Έμμεση εσωτερική αναμόρφωση



4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Πυροσυσσωμάτωση και μικροδομή (Sintering and Microstructure)





4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Πυροσυσσωμάτωση και μικροδομή (Sintering and Microstructure)



Βαθμίδες πυροσυσσωμάτωσης Γυάλινες σφαίρες ύστερα θερμική καταπόνηση στους 1000 °C



Η ακτίνα του λαιμού αυξάνεται με το χρόνο συγκρινόμενη με την ακτίνα των σφαιρών



4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Πυροσυσσωμάτωση και μικροδομή (Sintering and Microstructure) Βαθμίδες πυροσυσσωμάτωσης Ιδανικό μοντέλο για τις τρεις βαθμίδες πυροσυσσωμάτωσης

(d)



Αρχική βαθμίδα

δομή μοντέλου με σφαίρες σε εφαπτόμενη επαφή

κοντά στο τέλος της αρχικής βαθμίδας

οι σφαίρες αρχίζουν να ενώνονται





Ενδιάμεση βαθμίδα

σκούροι κόκκοι υιοθετούν τη μορφή δεκατετραέδρου

Τελική βαθμίδα οι πόροι είναι

οι ποροί είναι τετραεδρικές καταλήξεις στις γωνίες όπου 4 δεκατετράεδρα συναντώνται

(b)



4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ Αύξηση κόκκων (Grain growth)





Η διάχυση κατά μία απόσταση μικρότερη από την ενδοατομική οδηγεί στην αύξηση ενός κόκκου εις βάρος σε άλλου






Μετακίνηση ορίου κόκκων προς το κέντρο της καμπύλωσης

Τα άτομα μετακινούνται από την κυρτή επιφάνεια στη μία πλευρά του ορίου του κόκκου προς την κοίλη επιφάνεια εξαιτίας του υψηλότερου χημικού δυναμικού





Ομαλή (φυσική) αύξηση κόκκων:

Το μέγεθος των κόκκων αυξάνεται αλλά η κατανομή παραμένει η ίδια

Αφύσικη αύξηση κόκκων:

(υπερβολική ή ασυνεχής αύξηση κόκκων)

- Ανισοτροπική (Αφύσικη αύξηση κόκκων)

- Coarsening (αύξηση του μεγέθους των κόκκων αλλά επίσης και του μεγέθους του πόρου)













Ομαλή αύξηση κόκκων σε κεραμικό από αλούμινα



Εκκίνηση αφύσικης αύξησης κόκκων σε κεραμικό από αλούμινα







Ομαλή και αφύσικη αύξηση κόκκων σε ένα πορώδη σιδερίτη νικελίουψευδαργύρου (nickel-zink ferrite)



Ένα κεραμικό αλούμινας που έχει υποστεί σημαντικά αφύσικη αύξηση κόκκων



4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Αύξηση κόκκων (Grain growth) Ανισοτροπική αύξηση κόκκων





Αυτοενίσχυση του νιτριδίου του πυριτίου (Self reinforcement of silicon nitride)

Ελεγχόμενη ανισοτροπική αύξηση...

Αλληλεπίδραση μίας διαδιδόμενης ρωγμής με τη μικροδομή



Ανισοτροπική αύξηση κόκκων





Τιτανιούχο βισμούθιο (Bismuth titanate)

Ευθυγραμμισμένοι ανισότροποι κόκκοι -> ανισότροπες διηλεκτρικές ιδιότητες



4. ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ Αύξηση κόκκων (Grain growth) - Coarsening



Μεταφορά ύλης από μικρότερα σε μεγαλύτερα σωματίδια



a) Αντίδραση στη διεπιφάνεια σωματιδίων-μέσου

b)Διάχυση στο μέσο

Αύξηση του μεγέθους των κόκκων και του πορώδους!!





Τι είναι γυαλί;



Ορίζεται ως ανόργανο προϊόν ψύξης που ψύχθηκε κάτω από τη Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης (Tg) ώστε να σχηματιστεί στερεό χωρίς κρυστάλλωση *

μειονεκτήματα: αποκλείει πολλά οργανικά γυαλιά και δεν λαμβάνει υπόψη άλλες τεχνικές παρασκευής όπως π.χ. gel χωρίς ψύξη με αφυδάτωση-πολυμερισμό

$$\operatorname{Si}(\operatorname{OCH}_3)_4 \rightarrow \dots \rightarrow (\operatorname{OH})_{x-1}(\operatorname{OR})_{4-x} - \operatorname{Si} - \operatorname{O} - \operatorname{Si} - (\operatorname{OR})_{4-x}(\operatorname{OH})_{x-1} *$$

*

1. Zallen, R. (1983). The Physics of Amorphous Solids. New York: John Wiley. ISBN 0471019682.

2. Cusack, N. E. (1987). *The physics of structurally disordered matter: an introduction*. Adam Hilger in association with the University of Sussex press. <u>ISBN 0852748299</u>.

3. Elliot, S. R. (1984). Physics of Amorphous Materials. Longman group ltd.

<u>M. Yamane, S. Aso and T. Sakaino</u>, J. Membr. Sci. **13 (1978) pp.865





ΑΡΑ ο ορισμός που περικλείει όλα τα γυαλιά είναι:

Μη κρυσταλλικό ελαστικό στερεό με ιξώδες που ακολουθεί το νόμο του Hooke με τιμές για ιξώδες μεγαλύτερες από 10^{13.5} poise (10^{12.5} N.s.m⁻²)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Στερεό και σκληρό υλικό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Άστατη και άμορφη δομή
- Εύθραυστο σε απότομες τάσεις σε μικρά κοφτερά κομμάτια
- Διαφανές στο ορατό φως
- Αδρανές και βιολογικά ανενεργό (σε γενικές γραμμές)
- 100% ανακυκλώσιμο

 - Δεν αποσυντίθεται, δεν διαβρώνει ή λεκιάζει ή ξεθωριάζει και για το λόγο αυτό αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο συσκευασίας υλικών

- Χρησιμοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές, φωτισμό, επιστημονικά όργανα και σκεύη, οικιακά εργαλεία κλπ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως μετράται το ιξώδες ενός γυαλιού;





Μ-γυαλί (Υψηλός δείκτης ελαστικότητας)

53% SiO₂, 12,9% CaO, 9% MgO, 8% BeO, 3% CeO₂, 3% LiO₂, 2% ZrO₂, 0,5% Fe₂O

Εμπορικό γυαλί (Soda-Lime or Commercial glass)

60-75% SiO₂, 12-18% Soda Ash, 5-12% Limestone και ελάχιστο ποσοστό άλλων συστατικών π.χ. για χρώμα

> Το πιο σύνηθες γυαλί και το λιγότερο ακριβό ταθές σε μψηλές θεομοκοασίες και ξαφνικές θεομοκοασιακές

Πολύ ευπαθές σε υψηλές θερμοκρασίες και ξαφνικές θερμοκρασιακές αλλαγές UV<400nm δεν το διαπερνά

Βοροπυριτικό γυαλί (Borosilicate glass)

70-80% SiO₂, 7-13% B₂O₃, 4-8% Na₂O, K₂O, 2-7% Al₂O₃

Το Β δίνει μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με τη θερμοκρασία και προσδίδει στο γυαλί προστασία από τη διάβρωση από ορισμένα συστατικά π.χ. NaOH, μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις και μεγαλύτερη αντοχή σε θερμικό σοκ

Χρήσεις σε οικιακές κουζίνες, φαρμακοβιομηχανία, χημικά εργαστήρια, θερμομονωτικό







Με άνοδο σε θερμοκρασίες άνω των 500 °C και με συγκεκριμένα ιξωδόμετρα

Viscosity calculation based on 2200 experimental data:

"Glass Viscosity Calculation Based on a Global Statistical Modeling Approach«, Alexander Fluegel, Glass. Technol. Eur., February 2007, **48**, (1), 13-80





Σημείο Υαλώδους Μετάπτωσης (Tg)

Το Σημείο Υαλώδους Μετάπτωσης (**Glass transition** or **vitrification**) αναφέρεται στο μετασχηματισμό μίας σύστασης γυαλιού από υγρό σε στερεό, που συνήθως συμβαίνει με γρήγορη ψύξη.

Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που συμβαίνει ανάμεσα σε δύο καθοριστικές καταστάσεις της ύλης (υγρό-στερεό) – κάθε μία με τις ξεχωριστές της ιδιότητες –

και ορίζεται ως μία θερμοκρασία η οποία είναι μοναδική για κάθε τύπο γυαλιού

Ένας άλλος ορισμός βασίζεται στο ιξώδες : $T_g = η θερμοκρασία στην οποία το ιξώδες παίρνει την τιμή 10¹³ poise (ή 10¹² Pa·s)$

Πως εξηγείται...

Με την ψύξη από τη θερμοκρασία Tg, και χωρίς να σχηματίζεται κάποια είδους κρυσταλλική συμμετρία, το υγρό περιορίζεται περισσότερο με τον ίδιο όμως ρυθμό κάτω από το σημείο τήξης μέχρι να υπάρχει μία πτώση στο συντελεστή θερμικής διαστολής (<u>thermal expansion</u> <u>coefficient</u> (TEC))

Η θερμοκρασία Tg, είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία τήξης (σημείο τήξης- <u>melting</u> <u>temperature</u> Tm) εξαιτίας της απότομης ψύξης (απώλεια ενέργειας...).

- One definition refers to the <u>viscosity</u>,
- fixing T_g at a value of 10^{13} poise (or 10^{12} Pa·s)





Σημείο Υαλώδους Μετάπτωσης (Tg)

Πως μετράται...



Με διαστολομετρία (dilatometry) Αλλαγές στο Συντελεστή Γραμμικής Θερμικής Διαστολής

Αλλαγές στην εσωτερική ενέργεια

(θερμοχωρητικότητα) του γυαλιού





Safety glass

Κατασκευάζεται από δύο πλάκες γυαλιών που ενώνονται από πλαστικό έτσι ώστε να αποφεύγεται ο θρυμματισμός κατά τη θραύση π.χ γυαλιά οράσεως













Fiberglass

Συνεχόμενα νήματα ρευστοποιημένου γυαλιού που χρησιμοποιείται στα υφάσματα και ως ηλεκτρικός μονωτής











Γυαλί με παγιδευμένες φυσαλίδες αέρα έτσι ώστε να παραχθεί ένα σπογγώδες υλικό για χρήση κυρίως σαν μονωτικό υλικό (ηλεκτρικός, θερμικός μονωτής)

Foam glass



